

科目名	企業・大学での特許マネジメントⅡ			授業形態	開講期間	10月1日～1月28日			
	英文科目名	Patent Management in Companies and Universities II		①対面授業 ②オンライン授業 ○ ③対面・オンライン併用 復習用ビデオの録画・配信	開講時間	土曜日 第3講時 15:20～16:50			
受講定員等	担当教員	木藤 聡一		成績評価の方法	開講場所	オンライン			
	単位数	2単位			成績評価の方法	毎回の小レポート			
	定員数	100名							
	特別聴講学生等定員								
	科目等履修生定員								
	シティカレッジ聴講生定員								
	定員超過時の選考方法等								
授業料等	特別聴講学生 (大学等に在籍する学生)			科目等履修生 (社会人で単位を必要とする者)				シティカレッジ聴講生 (社会人で単位を必要としない者)	
	検定料	入学料	授業料	別途負担費用	募集期間:				受講料
					検定料	入学料	授業料	別途負担費用	
								10,000円	
科目の内容	日本では2002年に小泉元首相が「知的財産立国」を宣言して以来、知的財産の保護と活用が重視されています。大企業のみならず、大学やベンチャー企業などにおいても、特許の取得と活用について戦略的な取り組みが行われるようになりました。						その他特記事項		
	本講座では、前期の『企業・大学での特許マネジメントⅠ』で身につけた基本的知識に基づき、特許に関する戦略、調査、権利化、契約、エンフォースメント（権利行使）などの様々な事例の中から、特許マネジメントに関する問題点を発見して、解決できる能力を養うことを目指します。								
授業担当教員紹介		URL	<a href="https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/teacher/s-kitou.html">https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/teacher/s-kitou.html</a>						
ホームページ・メールアドレス等		E-mail	s-kitoh@hokuriku-u.ac.jp						